

رشد بر پایه قالب نانولوله های زیرکونات تیتانات سرب

ابوالقاسم نورمحمدی

گروه فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

محمدعلی بهره ور

پژوهشکار نیمه هادیها، پژوهشگاه مواد انرژی

(دریافت مقاله: ۸۸/۰۴/۱۴ - پذیرش مقاله: ۹۰/۰۷/۱۰)

چکیده

زیرکونات تیتانات سرب (PZT) یک محلول جامد فروالکتریک و پیزوالکتریک کاملاً شناخته شده با قطبش دائمی، گذردهی دی الکتریک و ضربی بیزوالکتریک بالا است. در پژوهش حاضر قالب نانومتلخلخل جدیدی، برای اولین بار، برای رشد نانولوله های PZT معرفی گردیده است. برای تهیه قالب، ابتدا غشاها آلمینیایی از طریق آندازینگ دومرحله ای فویلهای آلمینیومی درون یک سلول سرد، در دمای 1°C و با استفاده از الکتروولیست اسید فسفریک تهیه شدند. سل پایدار با ترکیب PZT نیز از تصحیح شیمیایی پیش مواد ارگانوتالیک زیرکونیم و تیتانیم به کمک اسید استیک تهیه گردید. سل تهیه شده سپس با اعمال یک ولتاژ DC به درون حفرات قالبهای آلمینیایی رانده شد. قالبهای انباشت شده سپس در دمای 100°C خشک و در دمای 700°C پخت شدند. بررسیهای میکروسکوپ الکترونی روشنی و عبوری (SEM و TEM) نشان دادند که بدین طریق نانولوله هایی با ابعاد نسبتاً یکنواخت را می توان بطور مؤثر درون غشاها اکسید آلمینیوم رشد داد. بررسیهای آنالیز انرژی پخشان اشعه ایکس (EDX) نیز نشان داد که نانولوله های تولید شده دارای ترکیب PZT هستند. بررسیهای پراش اشعه ایکس (XRD) نیز تایید کرد که پس از پخت در دمای 700°C ، می توان نانولوله هایی با ساختار فازی پروسکایت به دست آورد. آنالیزهای پراش الکترون در TEM نیز ماهیت چندبلوری نانولوله ها را نمایش داد.

واژه های کلیدی: زیرکونات تیتانات سرب، نانولوله، قالب رشد، آلمینیای آندیک نانومتلخلخل، برق رانی سل - ژل.

Template-based growth of lead zirconate titanate nanotubes

A. Nourmohammadi

Department of Physics, Faculty of Science, University of Isfahan

M. A. Bahrevar

Department of Semiconductors, Materials and Energy Research Center (MERC)

(Received 5 July 2009, accepted 2 October 2011)

Abstract

Lead zirconate titanate (PZT), with the general composition of $\text{Pb}(\text{Zr}_x\text{Ti}_{1-x})\text{O}_3$, $0 < x < 1$, is a well-known ferroelectric and piezoelectric ceramic material with high spontaneous polarization, dielectric permittivity, and piezoelectric coefficients peaking at compositions near the morphotropic phase boundary or MPB ($x=0.52$). In the current research, porous anodic alumina (AA) membranes were used for the preparation of the deposition template in order to provide a mold. The alumina membranes were fabricated through two-step anodizing of the aluminum foils in a cooled anodizing cell at 1°C , using phosphoric acid (10 wt.%) as the electrolyte. Stabilized PZT sol, with the composition of $\text{Pb}_{1.1}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$, was prepared through the chemical modification of the organo-metallic precursors of zirconium, and titanium with glacial acetic acid. The precursor solution was then driven into the template channels under the influence of a DC electric field. The filled mold were dried at 100°C , and subsequently annealed at 700°C to develop the desired perovskite structure. Scanning and transmission electron microscopy (SEM and TEM) investigations showed that PZT nanotubes have efficiently grown in template channels. Energy dispersive X-ray (EDX) investigations confirmed the composition of the grown nanotubes. X-ray diffraction (XRD) investigations indicated that the PZT nanotubes possess mainly the desired perovskite phase. The electron diffraction patterns also demonstrated the polycrystalline nature of the grown nanotubes.

Keywords: Lead Zirconate Titanate, Nanotube, Porous Anodic Alumina Template, Sol-gel Electrophoresis

E-mail of corresponding author: a.nourmohammadi@phys.ui.ac.ir

مقدمه

قطعات الکترونیکی عملکردی^۱ در ابعاد نانومتری باشند، زیرا میزان حساسیت و کارآیی هر المان عملکردی مستقیماً با سطح ویژه نهایی ماده سازنده آن مرتبط است. این مزیت سبب شده که در سالهای اخیر تلاش بسیاری جهت ساخت Nanolole های این ماده انجام گیرد و کاربردهای جدیدی نیز به طور بالقوه برای آنها پیشنهاد شود [۵-۷].

در تمامی بررسیهای فوق از تکنیک ترکردن قالب^۲ برای تولید Nanolole استفاده شده است. دلیل توجه به این تکنیک آنست که به دلیل انرژی سطحی بالا، سل PZT ترکنندگی کافی جهت تشکیل لایه جامد بر جداره قالب را ندارد، که در صورتی که این سل را در تماس مستقیم با قالب Nanomtakhlkh قرار دهیم شاهد پرشدگی ناقص قالب توسط سل خواهیم بود [۸]. از این رو در تکنیک ترکردن قالب، به محلول پیش ماده PZT یک ماده پلیمری افزوده می شود تا سبب کاهش انرژی سطحی محلول و افزایش قدرت ترکنندگی سطح قالب توسط محلول گردد. افزودن یک جزو پلیمری محتوی آلی لایه جامد تشکیل شده و در نتیجه میزان انقباض پخت Nanolole ها را قویاً افزایش می دهد که به نوبه خود سبب افزایش احتمال ترک و گسترش نواقص شبکه ای در ساختار Nanolole های تولید شده می گردد. از این رو است که بنا به گزارش‌های موجود، عملیات حرارتی مجدد Nanolole ها پس از انجام پخت جهت برطرف شدن نواقص شبکه ای و آزاد شدن تنشهای ساختاری و حصول خواص فروالکتریک قابل قبول، ضروری است [۶]. از این رو هدف پژوهش حاضر رشد ساختارهای لوله مانند از سل‌های PZT دارای محتوی کربنی کم است تا بتوان به کمک آن تغییرات حجمی ساختار در طی فرآیند پخت را حداقل نمود. این هدف به کمک سونش باریکه یون و پوشش دهن غشاها اکسید آلومینیوم آندیک محقق گردیده و برای اولین بار، قالب مناسبی برای تولید Nanolole های PZT از چنین محلولهایی تولید و معرفی می گردد.

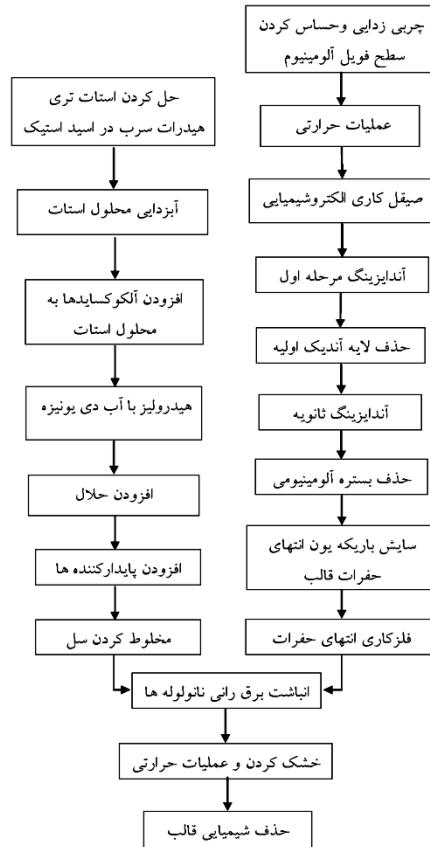
شکل ۱ مراحل مختلف تهیه قالب اکسید آلومینیومی، تهیه سل پایدار PZT، انباست برق رانی Nanolole ها و عملیات حرارتی و

اکسیدهای فروالکتریک دارای اهمیت ویژه ای در علوم پایه و مهندسی می باشند، زیرا این مواد دارای خواص الکتریکی و اپتیکی بسیار مطلوبی هستند که ناشی از پاسخ قوی آنها به تنشهای مکانیکی، میدان الکتریکی و نور است [۱]. خواص برتر این مواد سبب اهمیت فراوان Nanosاختارهای تک بعدی (Nanolole ها، نانوسیمهها و یا نانومیله های) آنها شده و از این روز، در سالهای اخیر، ساخت و آنالیز این Nanosاختارها حوزه ای جذاب برای محققین چه از دیدگاه بنیادی و چه کاربردی بوده است [۲-۳]. در بررسی حاضر، رشد Nanolole های یکی از مهمترین این ترکیبات یعنی محلول جامد PZT مورد توجه است. این ماده سهم بزرگی از کل قطعات الکتروسرامیکی پیشرفت‌ه را بخود اختصاص داده که دلیل آن ضرایب کوپلار الکترومکانیکی و نیز دمای کوری بالای آن در فاز پروسکایت ($T_c = 350^\circ\text{C}$) است که کارآیی و نیز محدوده کاربرد فروالکتریک و پیزوالکتریک آن را افزایش داده است [۱]. این ماده به طور کلی دارای ترکیب شیمیایی $\text{Pb}(\text{Zr}_x\text{Ti}_{1-x})\text{O}_3$ است و محلول جامد دو ترکیب $\text{PbZrO}_3-\text{PbTiO}_3$ است که پارامتر x نسبت این دو جزو را نمایش می دهد. تغییر این نسبت سبب تغییر پارامتر شبکه و نیز ساختار بلوری ترکیب می شود و همزمان رفتار الکتریکی ماده از یک فروالکتریک کامل (تیتانات سرب PbTiO_3 با ساختار تراگونال) تا یک آنتی فروالکتریک کامل (زیرکونات سرب PbZrO_3 با ساختار ارتورمیک) تغییر می نماید. اما در عین حال مشاهده شده که گذردهی دی الکتریک و ضریب پیزوالکتریک این ترکیب در حوالی ترکیبی به نام مرز مورفوتروپیک یا MPB به شکل غیرمنتظره و به سرعت افزایش می یابد. این مرز در مقدار $x=0.52$ رخ می دهد و تقریباً مستقل از دمای است [۴].

مزیت بسیار مهم تولید ترکیب PZT به صورت Nanolole سطح ویژه فوق العاده بالا Nanolole هاست. این مزیت سبب می شود که Nanolole های این ماده المانهای بسیار مناسبی برای ساخت

¹ functional

² template wetting



شکل ۱. فلوچارت مراحل تهیه قالب اکسید آلمینیوم نانوتخلخل، تهیه میل، انیشت برق رانی و عملیات حرارتی و آنالیز نانوله ها.

سطح آنها کاهش یافته و بیش از پیش جهت رشد غشا یکنواخت گردد [۹]. اندازه گیریهایی که توسط میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) به عمل آمد نشان داد که برای سطحی با ابعاد $5 \times 5 \mu\text{m}^2$ که زبری آن پیش از پولیش در حد $1 \mu\text{m}$ بوده، زبری پس از پولیش به میزان 30 nm کاهش یافته است. فویلهای آلمینیومی سپس توسط الکتروولیت اسید فسفریک (۱۰%wt) و درون یک سلول سرد که دمای الکتروولیت را در 10°C ثابت نگه می داشت آندایزه شدند. از یک ولتاژ DC جهت آندایزینگ فویلهای استفاده گردید. پس از اتمام مرحله اول آندایزینگ، لایه اکسید آلمینیوم تشکیل شده درون مخلوطی از اسید کرومیک (۱/۸%wt) و اسید فسفریک (۶%wt) حل گردید تا بستری بسیار یکنواخت برای آندایزینگ مرحله دوم فراهم گردد [۱۰]. پس از اتمام این دو مرحله، حفرات غشای آلمینیومی تولید شده را فراخ می کنیم

مواد و روش آزمایش ها

آنالیز آنها را خلاصه کرده است. با استفاده از فویلهای تجاری متداول آلمینیومی (ضخامت 0.2 mm) ابتدا غشا یابی از جنس اکسید آلمینیوم نانوتخلخل جهت رشد نانولوله های زیرکونات تیتانات سرب تهیه گردید. برای تهیه این غشاها از آندایزینگ دو مرحله ای استفاده شد بدین ترتیب که سطح فویلهای ابتدا به کمک متابولو و استن چربی زدایی و درون مخلوطی از اسید کلریدریک و اسید نیتریک به صورت شیمیایی تمیز گردید. سپس فویلهای در یک اتمسفر خنثی نظیر نیتروژن و در دمای 500°C به مدت ۳ ساعت حرارت داده شدند تا دانه های درون فویلهای آلمینیوم رشد کرده، محیط یکنواخت تری جهت رشد غشا به دست آید. پس از عملیات حرارتی، سطح فویلهای به کمک مخلوطی از اسید فسفریک و اسید سولفوریک به روش الکتروشیمیایی پولیش شد تا زبری

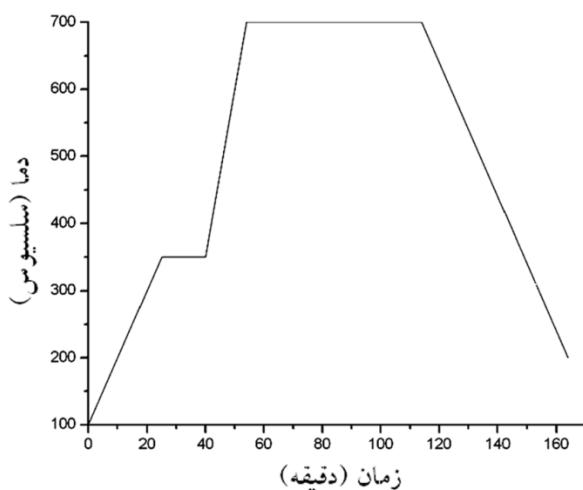
(جدول ۱) تهیه گردید. برای تهیه سل ابتدا ۲۰/۸۶g استات تری هیدرات به کمک یک همزن ماورای صوت درون ۲۴/۲ml اسیداستیک گلاسیال حل گردید. به میزان ۱۰% mol سرب مازاد در ترکیب اولیه سل اضافه شد تا تبخیر سرب در طی فرآیند پخت جبران گردد. محلول حاصل در دمای $^{\circ}\text{C}$ ۱۱۰ به مدت ۱۵ دقیقه آب زدایی و سپس تا دمای اتاق سرد شد. سپس ۱۱/۹ ml بوتوکساید (IV) زیرکونیم با ۸/۴ml بوتوکساید (IV) تیتانیم برای چند دقیقه مخلوط و به محلول استات سرب در اسید استیک اضافه شد. محلول حاصل از این عمل نیز دوباره به مدت چندین دقیقه و در دمای اتاق مخلوط شد تا ترکیبات آلکوکساید مورد استفاده با اسید استیک واکنش نموده و در نتیجه رفتار هیدرولیز آنها تصحیح گردد. لازم بود که محلول استات سرب در اسید استیک را در ابتدا دی هیدراته نمود زیرا وجود آب سبب ژل شدن غیر یکنواخت بوتوکسایدهای تیتانیم و زیرکونیم می شد. پس از واکنش با اسید استیک، به مخلوط حاصل ۹ ml آب دی یونیزه اضافه گردید تا واکنش هیدرولیز پیش مواد زیرکونیم و تیتانیم به طور کامل انجام گیرد. محلول هیدرولیز شده آنگاه با ۴۴/۶ ml متابول رقیق گردید تا از ژل شدن سریع آن جلوگیری شود.

تا آرایش نسبتا منظمی از حفرات برای رشد یکنواخت نانولوله ها به دست آید. سپس بستره الومینیومی آندایز نشده را درون یک محلول HgCl_2 اشباع حل می کنیم که در نتیجه غشاء آلمینی آندیک آزاد به دست می آید. پس از تولید غشاء آلمینی آندیک، برای تهیه قالب رشد سطح تحتانی غشا به روش مکانیکی سایش داده شد. با توجه به دقت نانومتری حفرات غشاء آلمینی آندیک، سایش مکانیکی به روش سونش باریکه یون و با استفاده از دو باریکه یون آرگون انجام گردید. سونش باریکه یون یک تکنیک کاملاً شناخته شده در سایش انواع سطوح جامد از قبیل سطوح فلزی،آلیاژی و اکسیدی است. این تکنیک به ویژه هنگام آماده سازی نمونه های دقیق برای بررسیهای میکروسکوپی مورد توجه است. اساس عملکرد این تکنیک شبیه فرآیند کندوپاش^۱ است. در اینجا نیز با ایجاد یک پلاسمای ایونی از یونهای آرگون و سپس شتاب دادن آنها تحت میدانهای الکتریکی بسیار قوی، تابشی از یونهای پرانرژی ایجاد می شود که با برخورد به سطح، ذرات را از سطح ماده کنده و لایه برداری می نماید. پس از تهیه قالب، سل پایدار PZT با ترکیب $\text{Pb}_{1.1}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$

جدول ۱. پیش مواد و افزودنیهای مورد استفاده جهت تهیه سل MPB با ترکیب PZT

پیش ماده/افزودنی	تولید کننده	رابطه شیمیایی	خلوص	مول Pb / مول (استوکیومتریک)
استات تری هیدرات سرب	Aldrich	$\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	۱۰٪	۱/۱
بوتوکساید (IV) تیتانیم	Aldrich	$\text{Ti}[\text{OCH}_3(\text{CH}_2)_3]_4$	- در ان ۸۰٪ بوتانول	۰/۴۸
بوتوکساید(IV) زیرکونیم	Aldrich	$\text{Zr}[\text{OCH}_3(\text{CH}_2)_3]_4$	۹۷٪	۰/۵۲
اسیداستیک گلاسیال	Karl Roth	CH_3COOH	۱۰٪ Assay	۸/۴
آب دی یونیزه	MERC	H_2O	۰/۱ $\mu\text{S}/\text{cm}$	۱۰
مانanol	Fisher Scientific	CH_3OH	۱۰٪	۱۷/۳
اتیلن گلیکول	Merck	$\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	۹۹/۵٪	۱/۱
گلیسیرول (گلیسیرین)	Merck	$\text{HOCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$	۹۹/۵٪	۱/۱
اسید لاکتیک	Merck	$\text{CH}_3\text{HCH}(\text{OH})\text{CO}_2\text{H}$	۹۰٪wt	۰/۷

^۱ sputtering



شکل ۲. منحنی پخت به کار رفته جهت عملیات حرارتی Nanolole ها

شده متببور گردد. شکل ۲ منحنی پخت به کار رفته را نشان می دهد.

سونش مکانیکی به کمک یک دستگاه سونش باریکه یون مدل Bal Tec RES 100 و با تابش دو باریکه یونهای آرگون انجام گرفت. بررسیهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به کمک یک دستگاه FEI Nano Nova 200 و نیز یک دستگاه Leica/Cambridge S360 انجام گرفتند. از طیف سنج آنالیز انرژی پخشان اشعه ایکس (EDX) این دو میکروسکوپ نیز برای آنالیز ترکیب Nanolole ها استفاده گردید. تصاویر میدان روشن میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) از Nanolole های Philips CM PZT و پراش الکترونی آنها توسط یک دستگاه HRTEM 200 که مجهز به تفنگ FEG است گرفته شدند. بررسیهای XRD بر روی قالبهای پخت شده به کمک یک پراش سنج اشعه ایکس Seifert XRD-7 با استفاده از تابش Cu-K α انجام گرفت.

نتایج و بحث

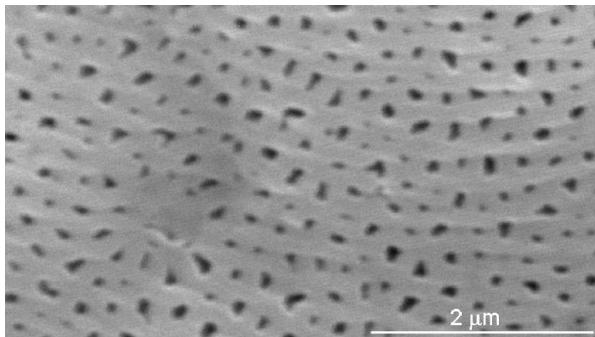
الف: قالب آلومینایی رشد

یک غشای آلومینای آندیک، به طور ایدهآل، از تعداد بسیار زیادی سلول آندیک مشابه تشکیل می شود که به صورت آرایه ای شش وجهی فشرده در سطح آن توزیع شده اند. هر سلول دارای یک حفره استوانه ای در مرکز است که ابتدای

همچنین به محلول رقیق شده، ۳/۱ ml اتیلن گلیکول، ۴/۱۴ ml گلیسیروول و ۲/۹ ml اسید لاکتیک اضافه گردید تا ویسکوزیته و پایداری محلول نهایی افزایش یابد [۱۱-۱۲]. در جدول ۱ مشخصات تمامی پیش مواد و افروزنهای مورد استفاده در تهیه سلول و میزان استفاده از هریک در مقایسه با مول استوکیومتریک سرب ترکیب MPB-PZT ارایه گردیده است.

قالبهای آلومینایی تولید شده را به کمک اعمال یک ولتاژ الکتریکی مستقیم و در دمای اتاق، از سل PZT تهیه شده انباسته می کنیم. به این منظور سطح تحتانی غشاها، پس از سونش باریکه یون، ابتدا با لایه ای از طلا و یا پلاتین به ضخامت ۱۰۰ nm به روش کندوپاش پوشش داده شد تا الکترود لایه نشانی تشکیل گردد [۱۳-۱۵]. سطح پوشش داده شده قالب سپس درون یک نگهدارنده از جنس فولاد زنگ نزن با طراحی مخصوص نصب و به منبع ولتاژ مستقیم متصل گردید. برای الکترود دیگر نیز از یک مش پلاتین استفاده شد. به دلیل آبدوست بودن ترکیبات مورد استفاده کلیه مراحل تهیه سل و لایه نشانی تحت اتمسفر خنثی یعنی نیتروژن انجام گرفت. پس از لایه نشانی، سل اضافه از سطح قالب پاک گردیده و قالب پر شده در دمای ۱۰۰°C در طول شب خشک و سپس در دمای ۷۰۰°C بمدت یک ساعت درون هوا پخت شد تا ساختار پروسکایت PZT در Nanolole های تولید

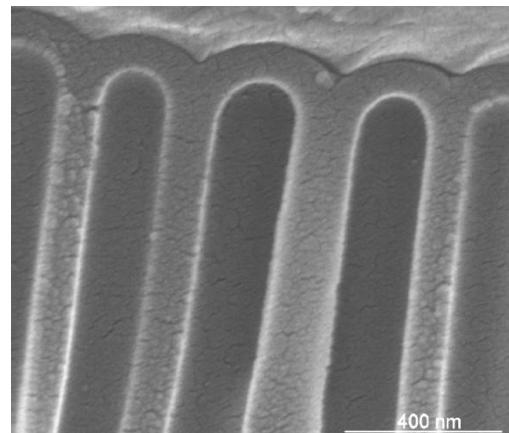
آلومینیومی غشا درون محلول اشباع HgCl_2 در دمای اتاق و در مدت زمان ۶۰ دقیقه حذف شده است. مشاهده می شود که پس از ۵ ساعت سوشن سطح تحتانی غشای تهیه شده به کمک تابش همزمان دو باریکه یون آرگون دارای انرژی ۵ KeV و جریان یونی $3/5 \text{ mA}$ تحت زاویه 7° و با سرعت چرخش $2/5 \text{ rpm}$ ، آثار بازشدن لایه سدی انتهای حفرات آشکار شده است.



شکل ۴. تصویر SEM سطح تحتانی یک غشای نانومتری خالی آلومینیایی پس از ۵ ساعت سوشن مکانیکی انتهای حفرات با دو باریکه یون آرگون

ب: نanolole های زیرکونات تیتانات سرب
سطح تحتانی غشای آلومینیایی شکل ۴ را پوشش داده و قالب آلومینیایی تهیه شده را جهت رشد نanolole ها به کار گرفتیم. شکل ۵ تصویر SEM آرایه ای از نanolole های PZT را نشان می دهد که درون قالب مذکور و با اعمال یک ولتاژ مستقیم رشد داده شده اند. ساختار توخالی این ذرات بخوبی در شکل مذکور قابل مشاهده است. جهت بررسیهای میکروسکوپی، قالب مورد استفاده پس از پخت ابتدا بر روی یک پایه شیشه ای نصب و سپس به روش شیمیایی حذف شده است. حذف شیمیایی قالب به کمک محلول $40\% \text{ wt}$ سود سوزآور و در دمای اتاق و در مدت زمان طولانی صورت گرفته که در نتیجه ساختار رشد یافته پس از حل شدن قالب بطور مشهود از آن بیرون زده است. از روی شکل بخوبی مشخص است که در اینجا آرایه ای از نanolole های PZT تولید شده به صورت کاملاً فشرده قالب مورد استفاده را پر نموده است. همچنین

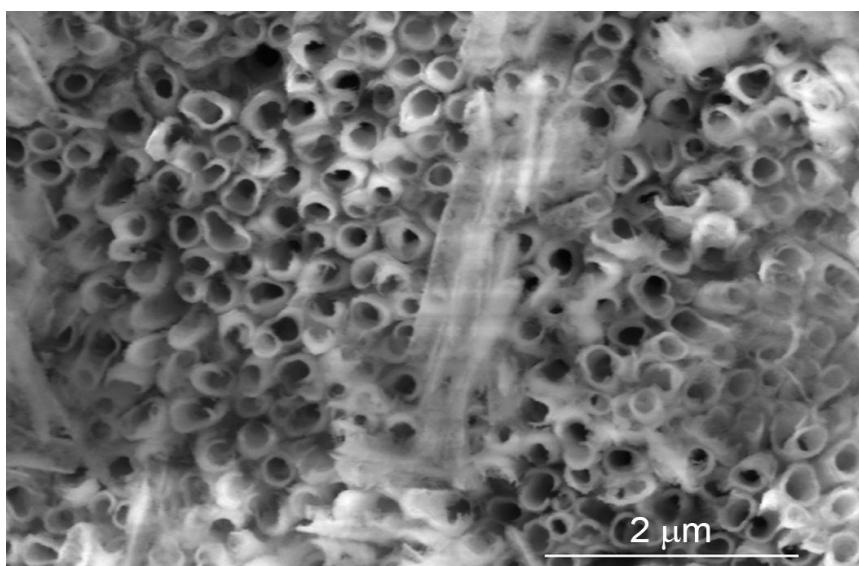
آن باز اما انتهای آن بسته و محدود به بستره آلومینیومی است. به همین جهت در تصاویر میکروسکوپی این غشاهای سطح مقطع این حفرات نظیر کانالهایی موازی به نظر می آیند. انتهای بسته حفرات نیز متشكل از یک لایه اکسید آلومینیوم کروی شکل است که لایه سدی^۱ نامیده می شود. شکل ۳ تصویر SEM سطح شکست انتهای حفرات یک غشای آلومینیایی تولید شده را نشان می دهد. غشای نمایش داده شده تحت ولتاژ آندایزینگ 120 V تولید و حفرات آن به مدت حدود ۴ ساعت درون محلول $5\% \text{ wt}$ اسید فسفریک و در دمای اتاق به روش شیمیایی فراخ شده است. برای تهیه این نمونه، پس از فراخ کردن حفرات، غشای آلومینیایی درون نیتروژن مایع به سرعت سرد و بلا فاصله با ضربه زدن خرد گردیده است. ولتاژ اعمالی هر دو مرحله آندایزینگ در محدوده $55-120 \text{ Volts}$ انتخاب شد تا حفراتی با قطر متوسط $80-160 \text{ nm}$ تولید گردد. به علاوه زمان مرحله دوم آندایزینگ در محدوده $24-11$ ساعت انتخاب گردید تا ضخامت لایه آلومینیایی در محدوده $8-30 \mu\text{m}$ به دست آید.



شکل ۳. تصویر SEM سطح مقطع شکست غشای آلومینیایی تولید شده در ولتاژ آندایزینگ 120 V پس از فراخ شدن حفرات

شکل ۴ تصویر SEM سطح تحتانی یک نمونه غشای آلومینیایی تولید شده در پژوهش حاضر را نشان می دهد. برای تهیه غشای مذکور، آندایزینگ تحت ولتاژ 80 V انجام و بستره

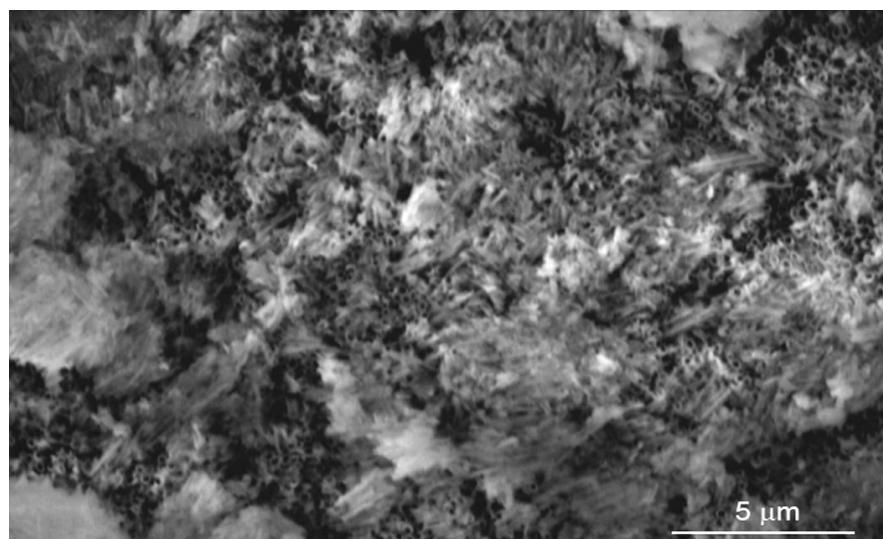
¹ barrier layer



شکل ۵. تصویر SEM نanolوله های PZT رشد کرده درون قالب آلمینیومی تهیه شده پس از حذف شیمیایی قالب در محلول ۴۰ % wt سود سوزآور.

نمایش داده شده در شکل ۵ را با استفاده از بزرگنمایی کمتر نشان می دهد. دیده می شود که تقریبا تمامی کانالهای قابل مشاهده در این تصویر با آرایه PZT نمایش داده شده، پر شده است. علاوه بر این حالت توحالی این آرایه بخوبی در کل محدوده تصویر قابل تشخیص است و نشان می دهد که همه جا نanolوله و نه نانومیله یا نانوسیم بدست آمده است. این شکل به علاوه به خوبی نشان می دهد که تکنیک مورد استفاده در تهیه قالب، تکنیک مناسبی برای رشد نanolوله های PZT در ابعاد بزرگ است.

اگرچه به دلیل حل کردن طولانی مدت، قالب قویا درون محلول سود حل و از محیط رشد حذف شده است، اما باقیایی قالب را بصورت دیواره هایی جداکننده مابین نanolوله های تولید شده همچنان می توان در بسیاری از نقاط تشخیص داد. برای قابل کاربرد نمودن نanolوله های PZT تولید شده، نیازمند تهیه آرایه هایی بزرگ و یکنواخت از نanolوله ها بودیم. از این رو، آرایه نanolوله های تولید شده را در محدوده های گسترده تری از قالب نیز مورد بررسی قرار دادیم. شکل ۶ تصویر SEM محدوده بزرگی از قالب حاوی نanolوله های

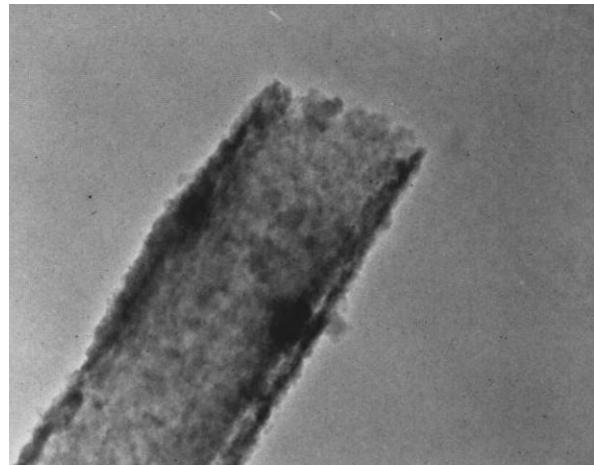


شکل ۶. تصویر SEM نanolوله های PZT شکل ۵ در بزرگنمایی کمتر

مشاهده شد که برای زمان ثابت ۶۰ دقیقه و در محدوده ولتاژ مورد استفاده (۳/۶V)، ضخامت نانولوله های رشد داده شده با افزایش ولتاژ اعمالی، به طور غیرخطی افزایش می یابد و آهنگ رشد با افزایش ولتاژ همواره افزایش می یابد. این به معنای افزایش نیروی محرکه برق رانی هنگام افزایش ولتاژ و در نتیجه افزایش سرعت انباشت نانولوله است. در پژوهش حاضر از مقادیر ولتاژ بسیار کم ($0.8V$) برای رانش محلول سُل به درون حفرات قالب استفاده نگردید که دلیل آن لزوم تعییه یک میدان الکتریکی یکنواخت با توجه به تنظیم دستی آرایه انباشت بود. از سمت دیگر نیز، ولتاژ اعمالی به مقادیر کمتر از $4V$ محدود گردید زیرا در مقادیر ولتاژ اعمالی بزرگتر ($>4V$) افت و خیز جریان بر حسب زمان افزایش یافت و فرآیند رشد برق رانی ناپایدار گردید. در حقیقت در بررسیهای میکروسکوپی این نمونه ها نانولوله ای مشاهده نگردید. علاوه بر این، در بررسیهای SEM تاثیر پارامترهای رشد بر کیفیت نانولوله های تولید شده نیز ارزیابی گردید. مشاهده شد که با افزایش ولتاژ به $>3V$ کیفیت نانولوله ها مخدوش شده و نانولوله هایی با اعوجاج در دیواره خارجی تولید شده اند. این در حالی است که نانولوله های تولید شده در ولتاژهای $<3V$ دارای دیواره هایی با جداره نسبتاً یکنواخت هستند.

علاوه بر ولتاژ، اثر زمان انباشت بر ضخامت متوسط دیواره نانولوله های رشد داده شده در ولتاژ برق رانی ثابت (برای نمونه $1/2V$) نیز به کمک تصاویر SEM مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی نیز مشابه قبل، تصاویر SEM با بزرگنمایی متفاوت از نقاط مختلف نمونه گرفته شد و در بررسی تاثیر زمان انباشت بر ابعاد هندسی نانولوله ها استفاده گردید. به دلیل محدودیتهای موجود، این بررسیها در فواصل زمانی با اختلاف 30 دقیقه انجام شد تا تغییراتی محسوس در پارامترهای هندسی نانولوله ها ایجاد گردد. مشاهده شد که تغییرات ضخامت با زمان در مراحل اولیه انباشت بصورت خطی می باشد اما با افزایش زمان رشد، آهنگ تغییرات ضخامت کاهش می یابد. دلیل کاهش آهنگ رشد، کاهش نیروی محرکه الکتروفورتیکی (میدان الکتریکی) که توسط

بررسی نانولوله های تولید شده با TEM به دو هدف شناسایی شکل و ساختار بلورین نانولوله های رشد داده شده انجام گرفت. شکل ۷ تصویر TEM میدان روشن یک نمونه از نانولوله های تولید شده را نشان می دهد. برای آماده سازی این نمونه، غشاء نانومتلخلخل آلومینایی حاوی نانولوله ها، پس از پخت، به مدت یک ساعت درون محلول 5 wt\% سودسوزآور و در دمای اتاق به روش شیمیایی حذف گردیده است. برای مشاهده یک نانولوله آزاد درون میکروسکوپ الکترونی عبوری، پس از حذف قالب، نانولوله ها را به کمک یک تمیزکننده فرacoتی درون آب بدون یون پخش (دیسپرزا) نموده و قطره ای از آب حاوی نانولوله ها را بر روی یک شبکه مسی دارای پوشش کربن قرار می دهیم. همانگونه که در شکل ۷ به خوبی مشاهده می شود لبه های نانولوله افقی نمایش داده شده کاملاً تیره تر از ناحیه میانی آن است. این مساله حالت توخالی و لوله مانند این ذره را به خوبی نمایش می دهد.



شکل ۷. تصویر TEM میدان روشن از یک نانولوله آزاد PZT

تاثیر پارامترهای فرآیندی بر هندسه نانولوله های تولید شده به کمک تصاویر SEM مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین دقیق پارامترهای هندسی نانولوله های تولید شده تصاویر SEM متعددی با بزرگنمایی متفاوت از نمونه ها گرفته شد و ابعاد نمونه ها به کمک آنها به دقت اندازه گیری گردید.

حفظ تعادل الکتریکی، یونهای با بار مخالف جذب ذره شده و سطح ذره توسط یونهایی با بار مخالف احاطه شود. بدین طریق جذب یونهای دارای بار مخالف در اطراف ذره سبب تشکیل یک ساختار دولایه الکتریکی می‌گردد.

گرچه سازوکار دقیق فرآیند برق رانی هنوز به طور کامل مشخص نیست اما مشخص است که مهاجرت برق رانی ذرات باردار درون یک محلول معلق کلوئیدی یا سُل، سبب افزایش غلظت آنها در سطح الکترود لایه نشانی می‌شود. برای تشکیل لایه، افزایش غلظت ذرات می‌باید منجر به انعقاد آنها گردد. اما به دلیل باردار بودن و تشکیل ساختار دولایه الکتریکی، این ذرات دارای دافعه الکتروستاتیک هستند که ناشی از برهمکنش کولنی میان آنهاست و از این رو بر روی الکترود منعقد نخواهند شد. هنگام تشکیل لایه، واکنشهای الکتروشیمیایی سطحی در محل الکترود رخ می‌دهند که در سطح لایه رشد یافته نیز ادامه می‌یابند. در تمام این واکنشها الکترون مبادله می‌شود که نتیجه آن مشاهده عبور جریان الکتریکی در تمام مدت رشد برق رانی است که نشانده‌نده وقوع واکنشهای اکسیداسیون و احیا در سطح الکترود رشد لایه است. در اینجا لایه‌های مضاعف در طی فرآیند رشد به تدریج منهدم و ذرات بر سطح لایه منعقد می‌شوند [۱۹].

با توجه به لزوم تبادل الکترون برای توفیق در رشد لایه به روش برق رانی، وجود هدایت الکتریکی در الکترود رشد ضروری است. از این رو، چون برخلاف قالبهای پلیمری، درون حفرات قالبهای آلومینیایی امکان رشد برق رانی ساختارهای لوله مانند فراهم شده، دیواره این حفرات می‌باید دارای هدایت الکتریکی باشند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که آلومینیای آندیک دارای هدایت الکتریکی است. این در حالی است که اساساً اکسید آلومینیوم (آلومینیوم) یک عایق الکتریکی با گاف نواری بزرگ ($7/2\text{eV}$ ~ در فاز گاما) می‌باشد و تاکنون به عنوان یک ماده رسانای یا نیمه رسانای الکتریکی گزارش نگردیده است.

از آنجا که برای اولین بار برای آلومینیای آندیک هدایت الکتریکی گزارش می‌شود، هیچ توجیهی برای وجود هدایت الکتریکی در این ماده وجود ندارد. تنها توجیهات قابل تأمل

ذرات باردار درون سُل احساس می‌شود) در طول زمان باوجود ثابت بودن ولتاژ اعمالی است. منشا کاهش نیروی محرکه برق رانی (کاهش میدان برق رانی موثر درون سُل) را می‌باید به افزایش ضخامت لایه (ژل) PZT در طول زمان نسبت داد زیرا به نظر می‌رسد که ژل PZT نیز بشدت عایق بوده و مقاومت الکتریکی نanolole هم‌زمان با افزایش ضخامت آن به سرعت افزایش می‌یابد که (تحت ولتاژ کل ثابت) به معنای افت پتانسیل بیشتر در دیواره و در نتیجه کاهش نیروی محرکه برق رانی است.

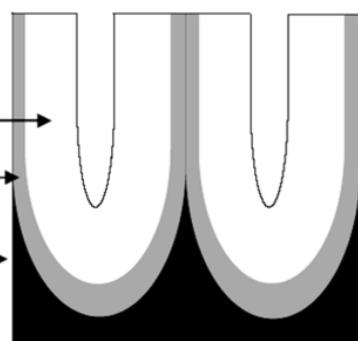
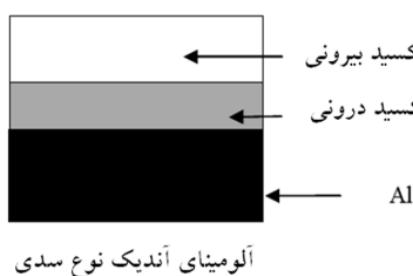
ج: مکانیزم رشد ساختار لوله مانند

تا پیش از این، تنها تکنیک موثر جهت تولید ساختارهای لوله مانند از ترکیبات پیچیده نظیر ترکیب PZT، افزایش ترکنتندگی محلول پیش ماده از طریق افزودن ترکیبات پلیمری به آن محلول بود. در این تکنیک مستقیماً از غشاهای آلومینیایی آندیک به عنوان قالب رشد استفاده می‌شود و محلول سُل حاوی پلیمر دیواره داخلی حفرات غشاء‌ای آلومینیایی را تر و یک لایه جامد حاوی پیش مواد زیرکونیوم، تیتانیم و سرب بر سطح داخلی آنها ایجاد می‌نماید تا پس از پخت در اتمسفر اکسیدی تبدیل به نanolole های PZT گردد [۸]. اما مشاهده شد که در پژوهش حاضر بدون کاربرد پلیمر در محلول، تولید نanolole های PZT با موفقیت انجام شده است. علاوه بر این، در پژوهش حاضر، برای رانش سُل به درون حفرات قالب یک میدان الکتریکی به سُل اعمال شد. این در حالی است که بررسیهای مشابه انجام شده به کمک قالبهای پلیمری (پلی‌کربناتی) نشان می‌دهد که در این حالت (رشد برق رانی) می‌باشد ساختار میله مانند و نه ساختار لوله مانند حاصل شود [۱۶-۱۸].

ذرات معلق جامد وقتی در یک الکتروولیت پخش شوند دارای بار الکتریکی سطحی خواهند شد. این بار الکتریکی به چند دلیل به وجود می‌آید. از جمله وقتی که سطح ذرات حاوی عاملهای (شیمیایی) باشند که توانایی یونیزه شدن داشته باشند (از جمله در طی فرآیند هیدرولیز) ذرات دارای بار سطحی خواهد گردید. باردار شدن سطح ذره سبب می‌شود که برای

این نسبت در طی زمان آندایزینگ ثابت بوده و با افزایش ضخامت لایه اکسید (رشد حفرات) تغییر نمی نماید. در هنگام آندایزینگ آلومینیوم از درون لایه اکسیدی جریان الکتریکی عبور می کند. به عبارت دیگر، هدایت الکتریکی در فصل مشترک الکتروولیت - اکسید آندیک وجود دارد. بررسیها نشان می دهند که در این هدایت هر دو هدایت یونی و الکترونی درون لایه های اکسیدی آندیک وجود دارد اما هنگام اعمال میدانهای الکتریکی قوی (نظیر شرایط آندایزینگ در این پژوهش)، جریان الکترونی عبورکننده بطور قابل ملاحظه ای کمتر از جریان یونی است. در ارتباط با مشاهده لومینسانس در لایه اکسید آلومینیوم آندیک، نقش این جریان جزئی قابل توجه است زیرا به نظر می رسد که در هنگام آندایزینگ، الکترونها به سرعت توسط نقاط محبوس کننده بار، که تهی جاهای اکسیژن درون لایه اکسیدی بیرونی می باشند، جذب می شوند. حضور این تهی جاهای درون ساختار اکسید آلومینیوم آندیک پیش از این بخوبی اثبات شده و متدالوی است که آنها را هنگامی که الکترون جذب می کنند با نام مراکز رنگ می شناسند. بر این مبنای، امکان جذب یک یا حتی دو الکترون توسط هر تهی جای اکسیژن وجود دارد که در نتیجه آن نقاط رنگ خنثی (که به F-centre مشهورند) یا یک بار یونیزه (که F⁺-centre خوانده می شوند) درون ساختار

مربوط به مشاهده پدیده لومینسانس در این ماده می باشد که برای توجیه آن لازم است نحوه تشکیل ساختار اکسید آلومینیوم نانوتخلخل را بطور کامل تشریح نمود. اکسید آلومینیوم آندیک دارای دو دسته بنده نوع متخلخل و نوع سدی است. همانگونه که در شکل ۸ به صورت شماتیک نشان داده شده، هر دو نوع لایه های آلومینیای آندیک سدی و متخلخل دارای یک لایه درونی و یک لایه بیرونی اکسید آلومینیوم است که نامگذاری لایه ها به بیرونی و درونی از نظر نوع فصل مشترک آنها انجام می شود، بدین صورت که لایه درونی دارای فصل مشترک با فلز و لایه بیرونی دارای فصل مشترک با الکتروولیت است. بررسیهای انجام شده نشان می دهند که لایه درونی متشكل از اکسید آلومینیوم خالص است اما لایه بیرونی، اکسید آلومینیومی است که یونها درون آن نفوذ کرده اند و دارای درصد قابل توجهی عیوب نقطه ای نظیر ناخالصیها و یونها است. علاوه بر این، بررسیهایی که بر روی قالبهای اکسید آلومینیوم انجام شده مشخص کرده که این لایه دارای درصد قابل توجهی تهی جاهای (جاهای خالی) اکسیژن در ساختار خود است. نسبت حجمی این دو ناحیه نیز وابسته به نوع الکتروولیت آندایزینگ است. از جمله برای اکسید آلومینیومی که در اسید فسفریک تولید شده، ناحیه بیرونی حدود دو سوم ضخامت کل لایه آندیک را در بر می گیرد [۲۰].



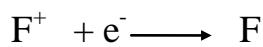
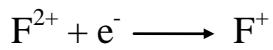
شکل ۸. شمایی از ساختار دولایه اکسید آلومینیوم آندیک. فلز آلومینیوم در تماس با لایه درونی است که آلومینیای خالص است و لایه بیرونی در تماس با الکتروولیت و آغشته به آئیونهاست.

کنند. بدین ترتیب هدایت الکتریکی می تواند در لایه اکسیدی بیرونی محقق شود. اما در عین حال تاکنون موقعیت معدودی از ترازهای غیرذاتی ناشی از ناخالصیها درون آلومینا مورد بررسی قرار گرفته است و در آینده باید ترازهای غیرذاتی ناشی از سایر ناخالصیها نیز سایر بررسی گردد.

بر مبنای آنچه اشاره شد، به دلیل وجود ترازهای انرژی ذاتی و غیرذاتی در نوار ممنوعه اکسید آلومینیوم آندیک که ناشی از الکترونهای محبوس در تهی جاهای اکسیژن و یا الکترونهای یا حفره های آزاد ناشی از یونیزه شدن گرمایی یا تحت میدان ناخالصیها و یونها هستند، یک جریان الکترونی می تواند میان این درونو لایه اکسید ایجاد گردد. بدین ترتیب جریان الکترونی در فصل مشترک اکسید با یک الکتروولیت (یک محلول حاوی ذرات باردار) ایجاد خواهد شد. بر این مبنای شکل ۹ تصویری شماتیک از آنچه هنگام تشکیل لایه در طی فرآیند برق رانی می تواند رخ دهد را نمایش می دهد. همانگونه که در این شکل تصویر شده، بازکردن انتهای حفرات به کمک سونش باریکه یون و ایجاد یک پوشش رسانا بر سطح تحتانی یک غشای آلومینیای آندیک امکان دسترسی مستقیم به لایه اکسیدی بیرونی غشای (لایه روشنتر در شکل ۹) را فراهم نموده است. با توجه به ساختار دولایه آلومینیای آندیک و وجود ترازهای انرژی قابل اشغال در نوار ممنوعه، که به آنها اشاره شد، چنین به نظر می رسد که اتصال دادن این مجموعه به الکترود منفی و اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی سبب فعال شدن هدایت الکترونی در لایه اکسیدی بیرونی قالب شده است. از این رو، در تماس قرارگرفتن لایه اکسیدی بیرونی با محلول سُل PZT، که حاوی نانوخوشه های باردار این ماده است، امکان مبادله مستقیم الکترون با خارج را برای سُل فراهم و سبب خنثی شدن بار الکتریکی نانوخوشه های باردار درون محلول و در نتیجه رشد برق رانی نانولوله بر سطح داخلی حفرات می گردد.

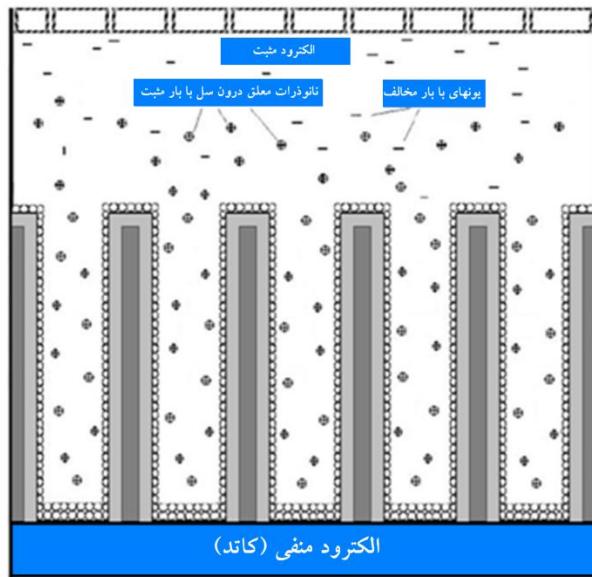
د: بررسی ساختار فازی نانولوله های تولید شده ترکیبات فروالکتریکی که به روش سنتز بر پایه قالب تولید

لایه اکسیدی بیرونی ایجاد می گردد، مطابق روابط زیر [۲۱] :



وجود تهی جاهای اکسیژن دارای الکترونهای محبوس در لایه اکسیدی بیرونی می تواند ترازهای انرژی ذاتی درون نوار ممنوعه اکسید آلومینیوم ایجاد نماید. این مساله البته بخوبی در آلومینای بلورین اثبات شده و پیش از محاسبات ابتدا به ساکن مربوط به این ترازها در اکسید آلومینیوم فاز گاما، که نزدیکترین ساختار بلورین آلومینا به آلومینای آندیک است، انجام گرفته است [۲۲]. این محاسبه نشان می دهد که حضور مستقیم تهی جای اکسیژن خنثی (F-centre) در ساختار، دو تراز انرژی ذاتی در حدود $6/5\text{ eV}$ و $6/9\text{ eV}$ زیر نوار هدایت ایجاد می کنند که با توجه به آنکه گاف انرژی این ماده $7/2\text{ eV}$ است دو تراز پذیرنده به ارتفاع حدود $0/7\text{ eV}$ و $0/3\text{ eV}$ بالای نوار ظرفیت ایجاد می شود. اما یونیزه کردن و تولید تهی جای اکسیژن دوبار یونیزه (F^{2+} -centre) سبب افزایش اندکی در مقدار انرژی ترازهای فوق خواهد شد. بدین ترتیب دو تراز انرژی ذاتی در حدود $6/5\text{ eV}$ و $6/3\text{ eV}$ زیر نوار هدایت ایجاد می شود که در نتیجه دو تراز پذیرنده به ارتفاع حدود $0/9\text{ eV}$ و $0/7\text{ eV}$ بالای نوار ظرفیت ایجاد می شود. از این رو با F-centre به محتمل بودن حضور F^+ -centre ها و یا F -centre در این ساختار حداقل ارتفاعی که یک الکترون برای تحریک از نوار ظرفیت نیاز خواهد داشت کمتر از $7/2\text{ eV}$ خواهد بود. بدین ترتیب در دمای محیط بخوبی امکان تحریک و انتقال الکترونهای نوار ظرفیت به این ترازها و در نتیجه وقوع رسانش نوع p درون لایه اکسیدی بیرونی وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر، ناخالصیها و یونهای وارد شده به درون لایه اکسیدی بیرونی نیز ترازهایی غیرذاتی درون لایه اکسید ایجاد می نمایند [۲۳]. در اثر تحریک گرمایی در دمای اتاق و یا هنگام اعمال یک میدان آندایزینگ بزرگ، ترازهای ناشی از ناخالصیها و یونهای وارد شده به درون لایه اکسیدی بیرونی ممکن است یونیزه شده و الکترونهای خواهد شد و الکترونهای آزاد ایجاد

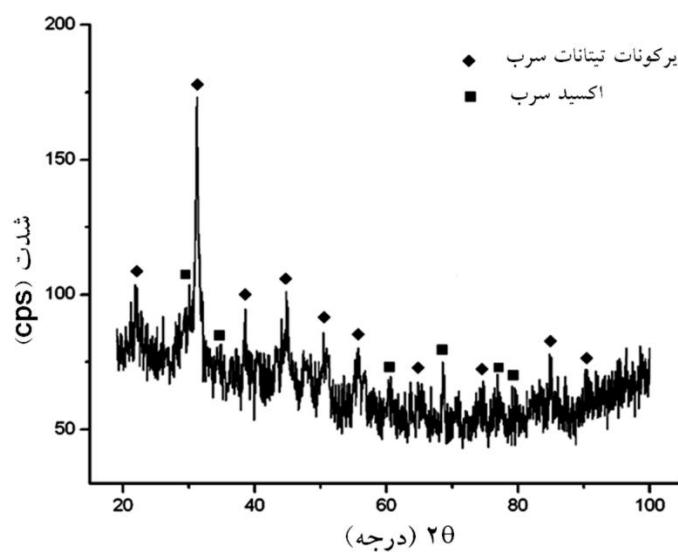


شکل ۹. شماتیک رشد ساختار لوله مانند درون قالب رشد تهیه شده.

نمونه ها سپس در دمای 350°C به مدت حدود ۳۰ دقیقه حرارت داده شدند تا از سوختن کامل اجزای آلی اطمینان حاصل گردد. از دمای سوختن 350°C تا دمای نهایی پخت 700°C سرعت گرمایش نمونه بالا ($\sim 25^{\circ}\text{C}/\text{min}$) انتخاب گردید تا تشکیل فاز میانی پایروکلر به حداقل مقدار ممکن برسد [۱۳]. نمونه ها به علاوه پس از اتمام پخت در اتمسفر هوا و تا حوالی دمای خشک کردن، درون کوره، خنک گردیدند.

پس از پخت، جهت شناسایی دقیقتر ترکیب و بررسی تاثیر فرآیند تولید بر ساختار فازی Nanolole های تولید شده، نمونه ها به کمک پراش اشعه ایکس (XRD) آنالیز گردیدند. شکل ۱۰ طیف XRD قالب آلومنیایی حاوی Nanolole های PZT را نشان می دهد. قالب مورد استفاده پس از پر شدن با سل PZT پخت شده که با توجه به ترکیب اولیه سل حضور فازهای زیر در نمونه محتمل است: فاز پروسکایت PZT با رابطه $\text{Pb}(\text{Zr}_{\text{x}}\text{Ti}_{1-\text{x}})\text{O}_3$ ، $\text{Pb}^{2+}\text{Pb}^{4+}(\text{Zr}^{4+}, \text{Ti}^{4+})_2\text{O}_{7-\text{x}}$ [۲۴]، تیتانات سرب یا PT پروسکایت با رابطه PbTiO_3 ، $\text{Pb}_2\text{Ti}_2\text{O}_6$ ، PbZrO_3 و اکسیدهای واکنش نکرده زیرکونیوم، تیتانیم و سرب.

می شوند در ابتدا آمورف می باشند. در نتیجه می بایست آنها را عملیات حرارتی (زیتر) نمود تا فاز فروالکتریک موردنظر در آنها تشکیل شود. فاز دارای رفتار فروالکتریک در محلول جامد PZT، فاز پروسکایت است. اما هنگام حرارت دادن از دمای اتاق، معمولاً ابتدا شاهد تبلور فاز پایروکلر PZT از ماده آمورف در دماهای متوسط ($350\text{--}500^{\circ}\text{C}$) هستیم [۲۴]. این فاز در دماهای بالاتر به فاز پروسکایت استحاله می یابد که در صورت عدم کارایی کافی فرآیند پخت، حضور مقداری از این فاز در ترکیب نهایی نمونه پس از پخت همراه با فاز پروسکایت انتظار می رود. این فاز غیرفروالکتریک است و با حضور آن خواص فروالکتریک کل ساختار افت می کند. در نتیجه لازم بود که با اتخاذ تدبیر مناسب تشکیل این فاز را به حداقل رساند و یا در صورت امکان کاملاً حذف نمود. همچنین به دلیل کاربرد پیش مواد ارگانومتالیک حاوی کربن در تهیه سل PZT، لازم بود که شرایط پخت به گونه ای تنظیم شود که این مواد فرصت کافی برای سوختن بیابند. در پژوهش حاضر، از یک منحنی تک پخت (شکل ۱) برای زیترینگ Nanolole های رشد داده شده استفاده شد اما برای تامین اهداف فوق، منحنی پخت ویژه ای به کار گرفته شد. سرعت گرمایش اولیه نمونه ها نسبتاً کم ($\sim 10^{\circ}\text{C}/\text{min}$) انتخاب شد تا فرصت بیشتری جهت تبخیر حلال فراهم گردد.



شکل ۱۰. طیف پراش اشعه X یک نمونه قالب پر شده با سل PZT پس از پخت در دمای 700°C . (◆) زیرکونات تیتانات سرب پروسکایت (■) اکسید سرب

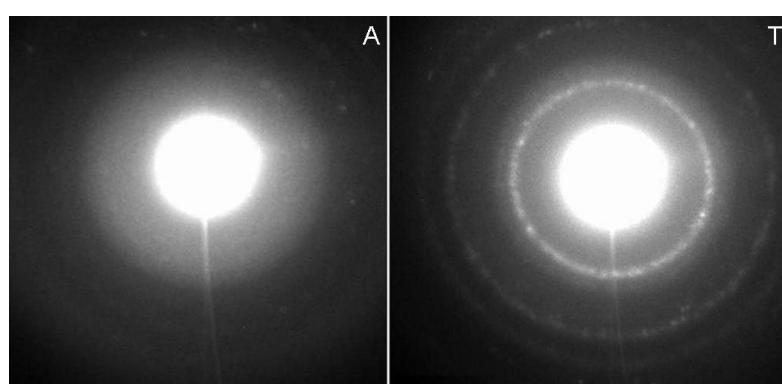
PZT مشاهده نمی شود. اما، علاوه بر فاز غالب پروسکایت، نمونه دارای مقدار جزئی اکسید سرب به شکل یک فاز ثانویه است. این در حالی است که هیچ فاز واکنش نکرده اکسید تیتانیم یا اکسید زیرکونیوم درون نمونه مشاهده نمی گردد. این مساله نشاندهنده واکنش پذیری قوی پیش مواد آلکوکساید مورد استفاده از این دو عنصر می باشد و به علاوه نشان می دهد که منشا اکسید سرب واکنش نکرده فقط سرب مازاد افزوده شده در ترکیب اولیه سل است. سرب مازاد به دلایل متعددی، شامل جبران تبخیر سرب در حین پخت نمونه، ممانعت از تشکیل فاز نامطلوب پایروکلر PZT در خلال پخت و نیز بهبود تبلور ماده آمورف به فاز پروسکایت PZT، به ترکیب نمونه افزوده می شود [۲۷]. اما در عین حال مشاهده شده که با افزودن سرب مازاد به ترکیب اولیه سُل، جهت تأمین اهداف مورد اشاره، احتمال دارد که مقداری فاز واکنش نکرده اکسید سرب همراه با فاز پروسکایت PZT درون لایه باقی بماند [۲۸]. این مساله از وجود مختلف نامطلوب است زیرا اکسید سرب سمی بوده و به علاوه سبب افت خواص الکتریکی نمونه می شود. به همین جهت بررسیهای پراش اشعه ایکس و TEM فراوانی بر روی پودر و لایه های نازک PZT انجام گرفته تا درصد بهینه ای برای سرب مازاد به

شناسایی تمامی پیکها بر مبنای کارت‌های استاندارد JCPDS هر یک از آنها صورت گرفت. فاز پروسکایت PZT بر مبنای کارت استاندارد 33-784 شناسایی گردید اما فاز پایروکلر PZT دارای کارت استاندارد JCPDS نیست و از این رو بررسی احتمال وجود این فاز درون نمونه به سادگی فاز پروسکایت PZT نیست. در عین حال محاسبات کامپیوترا فراوانی توسط گروههای پژوهشی مختلف برای استخراج مقادیر $d(hkl)$ این فاز انجام گرفته است. در اینجا برای بررسی احتمال حضور فاز پایروکلر PZT در ترکیب نهایی از مقادیر $d(hkl)$ که توسط K.E. Wiedeman محاسبه شده [۲۵]، استفاده گردید زیرا بررسیهای انجام گرفته نشان می دهند که این محاسبات با داده های پراش اشعه X و نیز پراش TEM همخوانی دارد [۲۶]. بررسی احتمال حضور فاز PT پایروکلر البته بسادگی و به کمک کارت شماره 26-142 JCPDS صورت گرفت. به علاوه احتمال تشکیل فازهای پروسکایت تیتانات سرب و زیرکونات سرب به ترتیب با کارت‌های JCPDS شماره 2-804 و 3-655 مورد ارزیابی قرار گرفت. خطوط پراش اشعه ایکس شکل ۱۰ نشان‌دهنده تشکیل موثر فاز پروسکایت PZT به صورت فاز غالب درون نمونه می باشد و اثری از تشکیل فازهای محتمل پایروکلر در نمونه

(شکل ۱۰) مشاهده می گردد. هیچ یک از خطوط درون طیف شکل ۱۰ را نمی توان به یک فاز بلورین آلمینیا نسبت داد. عدم مشاهده فاز بلورین آلمینیا در نمونه قابل انتظار است زیرا اکسید آلمینیوم آندیک آمورف می باشد و معمولاً در بررسیهای اشعه ایکس قابل آشکارسازی نیست. به علاوه تاکنون گزارشی از تبلور این ماده در حوالی دمای پخت مورد استفاده (۷۰۰°C) ارایه نشده است. بررسیهای انجام شده نشان می دهند که از حوالی دمای ۸۰۰°C این ماده به فاز گاما آلمینیا متبلور خواهد شد، فازی از آلمینیا که بیشترین قرابتا را با اکسید آلمینیوم آندیک دارد.

ساختار فازی قالب آلمینیایی و نیز نanolوله های تولید شده به کمک بررسیهای پراش الکترونی درون میکروسکوپ TEM نیز مورد بررسی قرار گرفت. شکل ۱۱ طیف به دست آمده از یک نanololle را با ماتریس آلمینیایی قالب رشد آن مقایسه نموده است. تصویر سمت چپ نشان می دهد که ماتریس آلمینیایی رشد آمورف است که این مساله عدم مشاهده فاز آلمینیایی در بررسیهای XRD قالبهای آلمینیایی حاوی نanololle ها را به خوبی تایید می نماید. تصویر دوم مربوط به دیواره نanololle است و ساختار چندبلوری نanololle را بخوبی تایید می نماید.

دست آید. از آنجا که بررسیهای فازی انجام شده نشان می دهند که حداقل میزان اکسید سرب قابل انحلال در ساختار پروسکایت PZT برابر ۱۰ %mol است [۲۹]، در پژوهش حاضر جهت تبلور موثر نanololle های تولید شده، در ترکیب اولیه سل PZT مقدار سرب مازاد ۱۰%mol انتخاب گردید و به کمک بررسیهای فازی تاثیر این افزودنی مورد بررسی قرار گرفت که بررسیهای انجام شده نیز به خوبی تاثیر افزودن سرب مازاد را نمایش داد [۱۴]. از این جهت، مشاهده مقدار جزئی اکسید سرب در ساختار فازی نهایی مربوط به پدیده دیگری است. در مرحله سوزاندن اجزای آلی سل، وجود کربن درون ژل آمورف PZT اتمسفری احیایی ایجاد می کند که سبب احیای اکسید سرب آمورف به سرب اتمی می گردد. این پدیده "جدایش سرب" نامیده می شود و کمابیش در نمونه هایی که حاوی اکسید سرب مازاد هستند، مشاهده می گردد [۳۰]. جدایش سرب سبب جوانه زنی سرب اتمی از اکسید سرب آمورف (ناشی از تجزیه استات سرب) و در نتیجه (عملما) سبب خروج این ماده از ژل آمورف PZT در مراحل تبلور می شود. سرب اتمی البته در هنگام پخت نهایی در دمای ۷۰۰°C در اتمسفر هوا، دوباره اکسید می شود و باقیمانده آن به شکل اکسید سرب واکنش نکرده



شکل ۱۱. الگوی پراش الکترونی قالب آلمینیایی رشد نanololle ها (A) و یک نanololle (T) PZT

نانومتلخلخل مخصوص رشد ساختارهای لوله مانند PZT از طریق سونش باریکه یون و پوشش دهنده غشاها آلمینیایی تهیه شده تولید گردید. غشاها از آندایزینگ دو مرحله ای فویلهای تجاری متداول آلمینیوم تولید شدند و از یک ولتاژ

نتیجه گیری

در پژوهش حاضر نanololle های PZT به روش سنتز درون قالب و با استفاده از غشاها دست ساز اکسید آلمینیوم آندیک با موفقیت تولید گردیدند. برای اولین بار، یک قالب

- F. Scott, *Ferroelectric nanotubes*, Rev. Adv. Mater. Sci. 4(2003) 114-122.
- U. A. Shaislamov, S. K. Hong, B. Yang, *Fabrication of PZT tubular structures by a template-wetting process*, J. Korean Ceram. Soc., 44(2007) 141-143.
- M. Steinhart, R. B. Wehrspohn, U. Goesele, and J. H. Wendorff, *Nanotubes by Template Wetting: A Modular Assembly System*, Angew. Chem. Int. Ed. 43(2004) 1334 – 1344.
- O. Zhigalina, E. Mishina, N. Sherstyuk, K. Vorotilov, V. Vasiljev, A. Sigov, O. Lebedev, Y. Grigoriev, M. De Santo, R. Barberi, and T. Rasing, *Crystallization of PZT in Porous Alumina Membrane Channels*, Ferroelectrics, 336 No.1(2006) 247-254.
- O. Jessensky, F. Müller, and U. Gösele, *Self-organized formation of hexagonal pore arrays in anodic alumina*, Appl. Phys. Lett., 72(1998) 1173-75.
- A. P. Li, F. Müller, A. Birner, K. Nielsch, and U. Gösele, *Fabrication and microstructuring of hexagonally ordered two-dimensional nanopore arrays in anodic alumina*, Adv. Mater., 11(1999) 483-487.
- G. Yi and M. Sayer, *An Acetic Acid/Water Based Sol-Gel PZT Process I: Modification of Zr and Ti Alkoxides with Acetic Acid*, J. Sol-Gel Sci. Tech., 6(1996) 65-74.
- G. Yi and M. Sayer, *An Acetic Acid/Water Based Sol-Gel PZT Process II: Formation of a Water Based Solution*, J. Sol-Gel Sci. Tech., 6 (1996) 75-82.
- A. Nourmohammadi, S. Schulze, M. A. Bahrevar, and M. Hietschold, *Growth of lead zirconate titanate nano-sized tubes*, Proc. of the 16th IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics, edited by T. Tsurumi, Nara Institute of Science and Technology, Nara, Japan, (2007) 608-611.
- A. Nourmohammadi, S. Schulze, M. A. Bahrevar, and M. Hietschold, *Electrodeposition of lead zirconate titanate nanotubes*, J. Mat. Sci. 43(2008) 4753-4759.
- A. Nourmohammadi, M. A. Bahrevar, and M. Hietschold, *Sol-gel electrophoretic deposition of PZT nanotubes*, Materials Letters, 62(2008) 3349-3351.
- S. J. Limmer, S. Seraji, M. J. Forbess, Y. Wu, T. P. Chou, C. Nguyen, and G. Cao, *Electroforetic growth of lead zirconate titanate nanorods*, Adv. Mater. 13(2001)1269-72.
- S. J. Limmer, S. Seraji, Y. Wu, T. P. Chou, C. Nguyen, and G. Cao, *Template-based growth of various oxide nanorods by sol-gel electrophoresis*, Adv. Funct. Mater., 12(2002) 59-64.
- G. Cao, *Growth of oxide nanorod arrays through sol electrophoretic deposition*, J. Phys. Chem. B, 108(2004) 19921-19931.
- L. Besra, M. Liu, *A review on fundamentals and applications of electrophoretic deposition (EPD)*, Prog. Mater. Sci., 52(2007) 1-61.
- I. Vrublevsky, V. Parkoun, J. Schreckenbach and W. A. Goedel, *Dissolution behaviour of the barrier layer of porous oxide films on aluminum formed in*

DC برای راندن سُل PZT به درون حفرات قالب استفاده شد. تغییر پارامترهای آندایزینگ، تولید قالبهایی با ابعاد مختلف حفرات را امکان پذیر نمود. ولتاژ آندایزینگ، در هر دو مرحله، در محدوده ۵۵-۱۲۰ Volts قطر متوسط ۸۰-۱۶۰ nm تولید گردد و زمان مرحله دوم آندایزینگ در محدوده ۱۱-۲۴ ساعت انتخاب گردید تا طول حفرات در محدوده ۸-۳۰ μm به دست آید. به کمک برسیهای SEM، کارایی قالب تولید شده در رشد موثر آرایه های بزرگ و کاملا فشرده از نانولوله های PZT به خوبی نمایش داده شد. برسیهای فازی با پراش اشعه ایکس نشان دادند که با انتخاب مناسب ترکیب اولیه سُل و نیز منحنی پخت، پس از عملیات حرارتی در دمای ۷۰۰°C، فاز پروسکایت PZT به طور موثر درون حفرات قالب متبلور و از تشکیل فاز نامطلوب پایروکلر ممانعت به عمل آمده است. الگوهای پراش الکترونی نیز ساختار آمورف قالب آلومینیوی و بس بلورین نانولوله های تولید شده را نمایش دادند. آرایه های بزرگ و منظم تولید شده گزینه های مناسبی جهت کاربردهای نانولوله های فروالکتریک نظیر اسکنرهای پیزوالکتریک، حافظه های DRAM با قدرت ذخیره فوق العاده و مواد فوتونیک با گاف نواری قابل تنظیم می باشند.

منابع

1. A. J. Moulson and J. M. Herbert, *Electroceramics, Materials, Properties, and Applications*, 2nd edition. John Wiley & Sons, Chichester,(2003) 339-410.
2. G. H. Haertling, *Ferroelectric Ceramics: History and Technology*, J. Am. Ceram. Soc., 82(1999) 797-818.
3. A. Stephen, Wilson, R. P.J. Jourdain, Q. Zhang, R. A. Dorey, C. R. Bowen, M. Willander, Q. U. Wahab, M. Willander, S. M. Al-hilli, O. Nur, E. Quandt, C. Johansson, E. Pagounis, M. Kohl, J. Matovic, B. Samel, W. van der Wijngaart, E. W.H. Jager, D. Carlsson, Z. Djinovic, M. Wegener, C. Moldovan, R. Iosub, E. Abad, M. Wendlandt, C. Rusu, K. Persson, *New materials for micro-scale sensors and actuators An engineering review*, Materials Science and Engineering: R: Reports, 56(2007) 1-129.
4. B. Jaffe, W. R. Cook and H. Jaffe, *Piezoelectric Ceramics* Academic Press, London, 1971.
5. F. D. Morrison, Y. Luo, I. Szafraniak, V. Nagarajan, R. B. Wehrspohn, M. Steinhart, J. H. Wendorff, N. D. Zakharov, E. D. Mishina, K. A. Vorotilov, A.S. Sigov, S. Nakabayashi, M. Alexe, R. Ramesh, and J.

26. C. K. Kwok and S. B. Desu, *Pyrochlore to perovskite phase transformation in sol-gel derived lead-zirconate-titanate thin films*, Appl. Phys. Lett. 60 No.12(1992) 1430-2.
27. R. N. Jacobs and L. Salamanca-Riba, *Role of Pb excess in the crystallization of lead zirconate titanate films derived via sol-gel processing*, J. Mater. Res., 18(2003) 1405-141.
28. M. Klee, R. Eusemann, R. Waser and H. van Hal, *Processing and electrical properties of Pb_{(Zr_xTi_{1-x})O₃} (x=0.2–0.75) films: Comparison of metallo-organic decomposition and sol-gel processes*, J. Appl. Phys., 72 No. 4(1992) 1566-1576.
29. A. D. Polli, F. F. Lange, and C. G. Levi, *Metastability of the fluorite, pyrochlore, and perovskite structures in the PbO- ZrO₂- TiO₂ system*, J. Am. Ceram. Soc., 83(2000) 873-81.
30. R. B. Hadj Tahar, N. B. Hadj Tahar, A. B. Salah, *Low-temperature processing and characterization of single-phase PZT powders by sol-gel method* , J. Mater. Sci. 42(2007) 9801-9806.
21. G.S. Huang, X.L.Wu, .W. Yang, X.F. Shao, G.G. Siu, P.K. Chu, *Dependence of blue-emitting property on nanopore geometrical structure in Al-based porous anodic alumina membranes*, Appl. Phys. A81(2005) 1345–1349.
22. K. Sankaran, G. Pourtois, R. Degraeve, M. B. Zahid, G.-M. Rignanese, and J. Van Houdt, *First-principles modeling of intrinsic and extrinsic defects in γ-Al₂O₃*, Appl. Phys. Lett., 97(2010), 212906-1,-3.
23. I. Vrublevsky, A. Jagminas, J. Schreckenbach and W. A. Goedel, *Electronic properties of electrolyte/anodic alumina junction during porous anodizing*, Appl. Surf. Sci., 253(2007) 4680.
24. L. A. Bursill and K. G. Brooks, *Crystallization of sol-gel derived lead-zirconate-titanate thin films in argon and oxygen atmospheres*, J. Appl. Phys., 75 No.9(1994) 4501-4509.
25. K. E. Wiedemann, M. S. thesis, Virginia Polytechnic Institute & State University, (1983).